PAT-NO:

٠,

JP360098687A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 60098687 A

TITLE:

LIGHT EMITTING SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE:

June 1, 1985

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

INOUE, KIYOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP58206432

APPL-DATE:

November 2, 1983

INT-CL (IPC): H01L033/00

US-CL-CURRENT: 257/99, 257/E33.063

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the ohmic contact by a method wherein the cathode electrode of an LED is composed of an Au alloy adhered to an N-layer and an Ag layer adhered to the surface of the Au alloy.

CONSTITUTION: The LED40 is made up of the P-layer 12a and the N-layer 12b.

The surface of the layer 12a is provided with the anode electrode 13a with the Au alloy formed relatively thick. The Au alloy layer (e.g. Au-Ge or Au-Si series alloy) 41 is formed thinly on the surface of the layer 12b. The Ag layer 42 is formed thinly on the layer 41. Next, the LED

is glass-sealed by connecting a Dumet wire to each of the anode and cathode electrodes. Since situations such as the fusion of the Au of the alloy 41 can be prevented during heat treatment, excellent ohmic contact can be obtained.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

¹² 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-98687

@Int_CI_1

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和60年(1985)6月1日

H 01 L 33/00

6666-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

4 発明の名称 発光半導体装置

> 到特 願 昭58-206432

砂出 願 昭58(1983)11月2日

⑫発 明 者 井 上 喜義 北九州市小倉北下到津1丁目10番1号 東京芝浦電気株式

会社北九州工場内

①出 願 株式会社東芝 川崎市幸区堀川町72番地

②代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

1. 発明の名称

発 光 半 導 体 装 膛

2.特許静水の範囲

PN接合素子からなる発光素子と、この発光 光子のP層袋面に被消される金合金からなるア ノード電飯と、上記発光器子のN層表面に被滑 される金合金及びその金合金の表面上に被辩さ れる銀層の2層からなるカソード電優と、上記 アノード電極およびカソード電極のそれぞれに 接続される各ジュメツト線と、このジュメット 日本よび上配発光系子を一体化して對止する ガ ラス對止外期恐とを具備してなることを特徴と する発光半準体接膜。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

本発明は、ガラス封止型の発光半導体装置に 関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

近年、ガラス刺止型の発光半導体装置が開発

されている。この発光半導体装置は、通常樹脂 對止型の発光素子(LBD)と比較して假造上安 定しており、さらに小型化、コストダウンが町 能などの利点を有している。

ガラス封止型の発光半導体装置(以下単に発 光半冰休装置と称する)は、第1㎏に示すよう な例えばリン化ガリウム(GaP)等の化合物半 羽体からなる発光ダイオード10を発光影子本 体としてガラス封止してなる発光者子である。 ととで、発光ダイオード10は、通常PN扱合 部 1 1 を有する P型 GaP 隔 (P 層) 1 2 a 及び N型 GaP 隣(N層)12 bからなる。さらに、 P層12aの設面上には、金合金(例えばAu - Be , Au-2n 系合金)からなるアノード電板 13mが被射されている。またNF12bの淡 而上には、金合金(例えば Au - Ge, Au - Si **系合金)からなるカソード領領13日が被称さ** れている。

発光半游体装置は、上配のような発光ダイオ ード10が飲2凶に示すようなガラス材20に より對止されてなり、発光ダイオード100アノード電镀13a及びカソード電镀13bのそれぞれにはジコメント鞭(鉄、ニンケル合金に調破額してなる殿)21a,21bが接続されている。このジコメント線21a,21bは、発光ダイオード10と共にガラス材20により對止され、各端部にはリード線22a,22bが接続されている。

このような概造により、ガラス割止される版の態処理等による策光ダイオードのN婚とカソード電視間のオーミツク接触の悪化を防止でき、確実な概方向健正等性を得ることができる。 【発明の実施例】

以下岡面を移照して本影明の一変施例について説明する。第4図は一実施例に係わるガラス對止型の流光半導体技術用いられる発光をイオートのでは、PN機合部11を行っておりに、PN機合のP所)12a及で行って、Mの名はN型GaP所)12a及では、Cの名はMの名のでは、Pが設定しては、企合金の例(()には、Lu の表面となって、Nのでは、Mの名のでは、Lu の表面となって、Nのでは、Mの名のでは、Mの名のでは、Mの名のでは、Mの名のでは、Mの名のでは、Mの名のでは、Mの表面とは、Mの表面とは、Mの表面とは、Mの表面とは、Mの表面とは、Mの表面とは、Mの表面とは、Mの表面とは、Mの表面とは、Mの表面とは、Mの表面とは、Mの表面とは、Mの表面とは、Mの表面とは、Mの表面を41の表面と、全面を41及び

但し順方向限施IFは20[mA]とした場合、 許容値を越える不良サンブル(第3関の矢印 32で示す戦関の各サンブル)が全体の50 % 継度にもなることがあつた。したがつて、結果 として製造歩留りが極めて悪化する欠点があつ た。

(発明の目的)

本発明は上記の事情に行みてなされたもので、その目的はジュメット線を接続するカソード電 概と発光ダイオードのN階とのオーミック接触を良好にして、製造歩留りを向上させることができるガラス對止型の発光半導体装置を提供することにある。

(発明の概要)

本発明では、ガラス對止型の発光半導体裝置において、発光ダイオードのN層側であるカソード俳優がN層に被符される金合金及びその金合金の袋面に被符される銀層の2階で構成される。この製局の装面上に対して、N層側のジュメット線が接続される。

42の2 個からなるカソード 餌板 43 が形成されたことになる。

上記のような榕成の発光ダイオード 4 0 は、 以下のようにして形成される。即ち、N型 GaP お板上に気相エピタキシャル成長法により P M M I 2 b が形成される。 この N M I 2 b P P M I 2 a が形成され、P N 接 B よび の B I 1 2 b が形成され、P N 接 B よび の B I 2 b が形成され、P N 接 B よび の B I 2 b には、 蒸 新 法 に よ り 金 B I 3 a , 4 l に は、 蒸 新 法 に よ り 金 C N M I 2 b の B I 2 b に は で れ 形 成 I 2 b に は で れ 形 成 は I 2 b の B I 2 b の B I 2 b に は で れ 形 成 I 2 b の B I 2 b の B I 2 b の B I 2 b の B I 2 b の B I 2 b の B I 4 c の C I で た た だ が が た な た れ そ と の が B I 2 b の B I 4 c の C I で た が B I 2 b の B I 4 c の C I で た が B I 2 b の B I 4 c の C I で た が B I 2 b の B I 4 c の C I で た が B I 2 b の B I 4 c の C I で た が B I 2 b の B I 4 c の C I で た が B I 2 b の B I 4 c の C I で た が B I 2 b の B I 4 c の C I で た が B I 2 c の E が B I 2 c の E が B I 2 c の E が B I 2 c の E が B I 2 c

上記のように構成されるガラス財止機の発光 非溶体破骸において、その作用効果を脱明する。 発光半球体裁例は、第2回に示すように発光ダイオード10のアソード環境13五及びカソー ド電線13のそれぞれにジュメット確が接続さ

特開昭60- 98687(3)

5 図に示すように、最大許容値 3 1 を 2 5 [V]

(但し顧方向電流IF は20 (mA))とした場

合、サンプル50のほとんど全ては許容値の腕

囮内であつた。これにより、第4図に示すよう

な発光ダイオード 4 0 を用いたガラス對止型の

発光半導体装置の製造歩留を従来と比較して大

なお、上記段施例においてカソード電極 4 3

の銀屑42の代りに金属を用いることも考えら

れるが、金は鍛と比較してコストが腐いため製

カコスト全体を増大させることになり、実際的

でない。またアノード電極13五は、通常の樹

斯封止齟箏の際にはワイヤポンデイングされる

ことがあるため、前記のように金合金層が比較

的厚く形成されている。このため、ガラス封止

の際の熱処理が施されても、P附12aとアノ

- ド電概13a間のオーミツク機触が損なわれ

以上推述したように本統明によれば、ガラス

猫に向上することができる。

れる。このジュメット線は、 前記のように適常 鉄、ニッケル合金に翻被 環してなる線である。 そして、 発光 クイオード 4 0 及び ジュメット線 が 1 5 に カラス 材 (第 2 図の 2 0) により ガラス 對止が 摘される。 この と 章、 通常 ガラス 對止 妈 羅 の 際 に 必 要 な 無 処 理 が 行 な われる。 この 場合、 発光 ダイオード 4 0 の カソ ード 能 極 4 3 は、 上 記 の よ う に 金 合 金 4 1 及 び 鉄 6 4 2 の 2 底 か ら 様 成 さ れ て い る た め 、 熱 処 埋 の 錠 の 加 熱 に よ り 金 合 金 4 1 の 金 が ジュメッ ト 練 間 に 辞 側 する な ど の 状態 を 防 止 で きる。

したがつて、N所12bとカソード電機 43間は、十分なオーミック特性を得られるような機能状態で保持されるととになる。このため、カラス関化された状態で、発光ダイオード 40はジュメット線を介して供給されるほかにより職実に動作し、所定の磁光特性を発揮できる。第5関は、第4圏の発光ダイオード 40を用いた実際の製造サンブル50において、順方向低

るととはない。

(発明の効果)

對止型の発光半導体装置において、発光ダイオードのカソード電視とN層間のオーミック接触を確実に保持することができる。したがつて、
城方向電圧特性等の低れた発光半導体装置を提供でき、結果的に製造水質りを大幅に向上する
ことができるものである。

4. 図面の簡単な説明

12 a … P 例、 12 b … N 所、 13 a … アノード電磁、 13 b 、 43 … カソード電磁、 21a, 21b … ジュメント酸、 20 … ガラス材、 41

出城人代理人 护理士 鈴 江 武 彦

-447-

特開昭60- 98687(4)









